Adsorbimento a soglia





Il fotoelettrone emesso subisce un processo di scattering dagli atomi che sono in prossimità dell'atomo emettitore. Di conseguenza, ci potranno essere, a seconda dell'energia cinetica del fotoelettrone (e quindi a seconda di hv del fotone) delle condizioni di interferenza distruttiva e altre di interferenza costruttiva. Nel primo caso la sezione d'urto di assorbimento sarà minore che nel secondo.

In sostanza, lo stato finale in cui il fotoelettrone viene promosso dipende fortemente dalla disposizione degli atomi circostanti.

Se io misuro la variazione dell'intensità di assorbimento in funzione di hv ho informazioni sulle distanze tra gli atomi del materiale.





















Photon Energy

(eV)



Cross Section



Fig. 6.2. K-shell excitation spectra of ethylene (C_2H_4) in different environments: (a) free C_2H_4 [6.17, 35], (b) C_2H_4 weakly chemisorbed on Ag(100) at 60 K [6.36], (c) C_2H_4 chemisorbed on Cu(100) at 60 K [6.36, 37]



Dicroismo



(ASO two-fob) to superfice (110)
I d
$$(as^2 \theta Ga^2 d + Sin^2 \theta Sin^2 d Ga^2 \phi$$

S objection \vec{E} in mode the $(as \phi = 1)$
 $d (as^2 \theta Ga^2 d + Sin^2 \theta Sin^2 d$
 $-D St (\theta = 45^{\circ}) \rightarrow (intensitie oliverite
indipendente de d
Maggic on ple$

(ASO three-fold)
$$\rightarrow$$
 (111) FCC
 $\overline{\Box} \propto \cos^2 \Theta \cos^2 \alpha \pm \frac{1}{2} \sin^2 \Theta \sin^2 \alpha$
Se $\underline{\Theta} = e^{\frac{1}{2} \cos(\sqrt{2})} = 54.7^{\circ} = 0$ megic angle
(3 fold on -fold
 $n \ge 3$

Gli step negli spettri NEXAFS : IP step





$$\overline{I}_{stop} = H\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{11} \text{ eten} \left(\frac{E-P}{P/2}\right)\right) \qquad \text{allegeometric Loventrians}$$

$$H \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{12} \text{ erf} \left(\frac{E-P}{P_c}\right)\right) \qquad \text{erf}(r) = \frac{2}{Fr} \int_{0}^{r} e^{-r} dr$$

$$\overline{I}_{step pervises} = H\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \text{ erf} \left(\frac{E-P}{P_c}\right)\right) \qquad \text{erf}(r) = \frac{2}{Fr} \int_{0}^{r} e^{-r} dr$$

• Gli step negli spettri NEXAFS : Fermi step



Fermi step





Allineamento XPS-NEXAFS





Physical Review B 67, 235420 (2003)



Physical Review B 67, 235420 (2003)

Approccio building blocks nell'interpretazione degli spettri





J. Phys. Chem. C 2018, 122, 28692-28701







PHYSICAL REVIEW B 79, 115446 (2009)

Filling empty states in a CuPc single layer on the Au(110) surface via electron injection















On-surface synthesis of larger molecules





Anchoring platforms?



Naphtylmethylamine, NMA



Is boroxine on Au(111) still a Lewis acid?

Anchoring platforms?



Next step:



L-Cysteine adsorption on Au(110)

Simple aminoacid Thiolate bond with substrates



Au(110) surface

- anisotropy in the molecular self assembly process.
- Chirality effects







FIG. 3 (color). Most stable cysteine double-row structure, as abtained from the DET calculations, superimposed onto an

Kühnle et al. PRL 93 (2004) 86101

N1s: zwitterionic vs acidic population



NH₂ 399.5 eV NH₃⁺ 401.5 eV

- Total acidic population established at $\theta < 0.4$ ML
- majority of zwitterions for $\theta > 0.2$ ML

C1s NEXAFS: molecular orientation from polarization dependance



Variable polarization NEXAFS: azimuthal orientation

